МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Северо-Кавказский филиал

ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский технический университет связи и информатики»

Утверждаю

Зам. директора по УВР

___Н.А. Андреева

2024 г.

Электроника Б.1.О.21

рабочая программа дисциплины

Кафедра

«Информатика и вычислительная техника»

Направление подготовки

11.03.02. Инфокоммуникационные технологии и системы свя-

3И

Профиль Защищенные инфокоммуникационные системы

Формы обучения

очная, заочная

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ обучения), курсам (ЗФ обучения)

т аспределение часов дисципл		ОФ		3Ф
Вид учебной работы	3 E	часов	3E	часов
Общая трудоемкость дисци- плины, в том числе (по се- местрам, курсам):	4	144/3	4	144/3
Контактная работа, в том числе (по семестрам, курсам):	ina-tita	52/3		14/3
Лекции		18/3		6/3
Лабораторных работ		16/3		4/3
Практических занятий		18/3		4/3
Семинаров				
Самостоятельная работа		56/3		121/3
Контроль		36/3		9/3
Число контрольных работ (по курсам)				1/3
Число КР (по семестрам, кур-		,		
Число КП (по семестрам, курсам)				
Число зачетов с разбивкой по семестрам				
Число экзаменов с разбивкой по семестрам (курсам)		1/3		1/3

Программу составил: зав. кафедрой ИВТ д.т.н. профессор Соколов С.В.

Рецензенты:

профессор кафедры ИТСС д.т.н. доцент Елисеев А.В.

Рабочая программа дисциплины «Электроника»

Разработана в соответствии с ФГОС ВО: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки 11.03.02. ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИ-СТЕМЫ СВЯЗИ

УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. N 930

Составлена на основании учебных планов

направления 11.03.02. Инфокоммуникационные технологии и системы связи профиль "Защищенные инфокоммуникационные системы", одобренных Учёным советом СКФ МТУСИ, протокол № 9 от 22.04.2024, и утвержденного директором СКФ МТУСИ 22.04.2024 г.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры "Информатика и вычислительная техника"

Протокол от «18» апреля 2024 г. № 9.

Зав. кафедрой / Соколов С.В./

Визирование	е для использования в 20/20 уч. году
	тора по УВР
Рабочая пр вычис лит	
Протокол (Зав. кафед	от20 г. № _ рой/ Соколов С.В./
	Визирование для использования в 20/20 уч. году
	тора по УВР
Рабочая пр вычислит	20 г. рограмма пересмотрена, обсуждена и одобрена на заседании кафедры "Информатика пельная техника"
Протокол (Зав. кафед	от 20 г. № _ рой/ Соколов С.В./
	Визирование для использования в 20/20 уч. году
Утверждан Зам. дирек	о стора по УВР 20 г.
Протокол (Зав. кафед	от20 г. № _ рой/ Соколов С.В./

1. Цели изучения дисциплины

Целями изучения дисциплины «Электроника» являются:

- изучение элементной базы, применяемой в вычислительных машинах и защищенных инфокоммуникационных системах;
- изучение принципов действия, характеристик, параметров и особенностей устройства полупроводниковых и оптоэлектронных приборов;
- приобретение студентами знаний и навыков практического использования полупроводниковых и оптоэлектронных приборов, а также базовых ячеек интегральных схем при разработке и эксплуатации вычислительных машин и защищенных инфокоммуникационных систем.

2. Планируемые результаты обучения

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать профессиональные задачи в соответствии с *технологической деятельностью*.

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника следующие компетенции:

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины (в части, обеспечиваемой дисциплиной)

ОПК-2: Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных

Знать:

основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, системы стандартизации и сертификации;

методы нахождения и критического анализа информации, необходимой для решения поставленной задачи.

Уметь:

выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования;

формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение;

определять ожидаемые результаты решения выделенных задач

Владеть:

способами обработки и представления полученных данных и оценки погрешности результатов измерений;

разработкой решения конкретной задачи, выбирая оптимальный вариант, оценивая его достоинства и недостатки

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Tpe	Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие					
	дисциплины, модули, темы):					
1	Б1.О.04. Высшая математика					
2	Б1.О.07. Физика					
3	Б1.О.12. Теоретические основы электротехники					
	Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной					
	дисциплины необходимо:					
1	Б1.О.18. Основы компьютерного анализа электрических цепей					
2	Б1.О.19. Метрология, стандартизация и сертификация					

3	Б1.О.23. Схемотехника
4	Б1.О.27. Основы теории электромагнитных полей и волн
5	Б1.В.08. Сети электросвязи и методы их защиты
6	Б1.В.13. Электропитание устройств и систем инфокоммуникаций

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Очная форма обучения, 4 года

4.1 04	ная форма обучения, 4 года	1	1		1			
Код зан.	Тема и краткое содержание занятия	Вид зан.	Кол. часов	Компе-	УМИО			
1	2	3	4	5	6			
1		3	4	3	U			
	Курс 2, Семестр 3 Модуль 1: Полупроводниковые приборы – 56 (28+28) часов							
1 1		`			π1 1			
1.1	Введение. Основные понятия и определения электроники. Введение. Предмет, задачи и место дисциплины в подготовке бакалавров в МТУСИ. Классификация, основные параметры и характеристики электрических сигналов и электронных устройств. Диоды. Классификация, система обозначений. Статические вольт-амперные характеристики. Схемы замещения, основные параметры.	Лек.	2	ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2			
1.2	Расчет схем на полупроводниковых диодах. <i>BAX</i> диода, схема включения диода, графоаналитический метод расчета диодных схем	ПЗ	4	ОПК-2	Л1.2, Л3.9			
1.3	Транзисторы. Полевые транзисторы с управляющим переходом. Принцип действия, режимы работы, вольт-амперные характеристики. Классификация, система обозначений, схемы включения. МДП-транзисторы. Принцип действия, режимы работы, вольт-амперные характеристики, схемы замещения. Система обозначений, схемы включения.	Лек.	2	ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2, Л2.3			
1.4	Исследование ключевых схем на полевых транзисторах. Подготовка схем к экспериментальному исследованию и моделированию. Режимы моделирования ключевых электронных схем. Изучение вариантов использования полевых транзисторов в качестве нагрузочного резистора.	Л.р.	4	ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.3, Л3.2			
1.5	Расчет полевых транзисторов. Определение базовых параметров униполярных и МДП-транзисторов.	ПЗ	4	ОПК-2	Л1.2, Л3.9			
1.6	Биполярные транзисторы. Принцип действия, режимы работы, основные параметры. Схема с общей базой. Вольт-амперные характеристики, основные параметры. Схема с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры. Схема с общим коллектором. Вольт-амперные характеристики, основные параметры.	Лек.	2	ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2, Л2.3			

1.7	TT	п		OHIC 2	π1 1
1.7	Исследование аналоговых каскадов на полевых тран-	Л.р.	2	ОПК-2	Л1.1,
	зисторах. Анализ основных режимов работы и схем				Л1.2,
	замещения. Аналитический и графоаналитический				Л3.7
	расчет.	_			
1.8	Исследование двухкаскадного интегрального усилите-	Л.р.	4	ОПК-2	Л1.1,
	ля. Исследование вольт-амперных характеристик и				Л1.2,
	измерение основных параметров. Исследование влия-				Л3.5
	ния ООС на параметры усилителя.				
1.9	Расчет усилительных каскадов на полупроводниковых	ПЗ	4	ОПК-2	Л1.2,
	транзисторах. Определение базовых параметров тран-				Л3.9
	зисторов, расчет режима постоянного тока.				
1.10	Резисторы и конденсаторы: классификация, си-	CP	28	ОПК-2	Л1.1,
	стема обозначений, параметры, схемы замещения,				Л1.2,
	предельные эксплуатационные данные, условные				Л2.2
	графические обозначения на электрических схемах,				
	ряды номинальных значений и допускаемых откло-				
	нений. Основные параметры полевых транзисто-				
	ров. Основные параметры МДП-транзисторов. Би-				
	полярные транзисторы. Вольт-амперные характе-				
	ристики, основные параметры схемы с общей ба-				
	зой. Вольт-амперные характеристики, схемы за-				
	мещения, основные параметры схемы с общим				
	эмиттером. Вольт-амперные характеристики,				
	схемы замещения, основные параметры схемы с				
	общим коллектором. Рабочие параметры и режимы				
	,				
	эксплуатации транзисторных схем. Виртуальная				
	электронная лаборатория: интерфейс пользователя,				
	подготовка схем к моделированию. Методы модели-				
	рования и анализа электронных схем, способы обработки и оформления результатов моделирования.				
	Модуль 2: Интегральные микросхемы (ИМС) 52 ('	1 24 + 28)	шоо	
2.1	Операционные усилители. Основные параметры и	.) - 32 (. Лек.	24+28)	ОПК-2	Л1.1,
2.1	1 1	Jiek.	2	OHK-2	,
	характеристики идеального и реального операцион-				Л1.2,
	ного усилителя. Особенности схемотехники функ-				Л2.1,
	циональных узлов и каскадов операционных усили-				Л2.2,
	телей. Основные виды операционных усилителей.	-		0.774.4	Л2.3
2.2	Исследование параметров операционных усилителей.	Л.р.	2	ОПК-2	Л1.1,
	Методы анализа рабочих режимов транзисторов в				Л1.2,
	схемах ОУ. Аналитическая оценка и графоаналитиче-				Л3.6
	ский анализ характера преобразований сигналов в схе-				
_	мах ОУ.				
2.3	Расчет параметров операционных усилителей. Опреде-	ПЗ	4	ОПК-2	Л1.2,
	ление параметров схем операционных усилителей раз-				Л3.9
	личного функционального назначения.				
2.4	Основные понятия и определения	Лек.	2	ОПК-2	Л1.1,
	микроэлектроники. Этапы развития				Л1.2,
	микроэлектроники. Представление об				Л2.1,
	активных и пассивных микросхемах,				Л2.2,
	достоинства микроэлектронных изделий.				Л2.3
	Классификация ИМС, система обозначений,				
	требования ГОСТов к построению условных				
	графических обозначений на электрических				
	схемах.				
	Полупроводниковые ИМС. Представление о физи-				
	1 10 1 y ii pobodii ii kobbie 111 11 c. 11 pedemadaenae d dasa				

		1		ı	
	ко-технологических процессах изготовления ИМС. Компоненты и элементы интегральных микросхем (интегральные резисторы, конденсаторы, диоды и транзисторы). Этапы разработки и проектирования ИМС.				
2.5	Погические интегральные микросхемы. Схемотехника логических элементов различных логик: элементы транзисторно-транзисторной логики, эмиттерно-связанной логики, логики на полевых транзисторах, интегрально-инжекционной логики. Сравнительный анализ логических элементов и их особенности.	Лек.	2	ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.2, Л2.3
2.6	Исследование интегральных микросхем на основе транзисторно-транзисторной логики. Исследование вольт-амперных характеристик и измерение основных параметров. Исследование влияния ООС на параметры схем.	Л.р.	2	ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л3.4
2.7	Исследование интегральных микросхем на КМДП - транзисторах. Анализ режимов работы ИМС, схемы замещения, аналитический и графоаналитический расчёт. Измерение основных параметров.	Л.р.	2	ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л3.3
2.8	Программируемые логические интегральные схемы. Основные сведения, классификация, области применения. Программируемые логические матрицы, программируемая матричная логика. Применение базового матричного кристалла.	Лек.	2	ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2, Л2.3
2.9	Перспективные направления развития микроэлектроники. Основные понятия функциональной электроники. Проблемы повышения степени интеграции. Основные направления развития функциональной электроники. Понятие о магнетоэлектронике и цилиндрических магнитных доменах. Базовые схемные решения оптоэлектроники.	Лек.	4	ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2, Л2.3
2.10	Расчет ИМС. Определение параметров основных интегральных радиоэлементов (резисторов, кон-денсаторов и др.)	ПЗ	2	ОПК-2	Л1.2, Л3.9
2.11	Фотоэлектрические и оптоэлектронные приборы. Понятие о поверхностно-акустических волнах, основные пути и области применения эффекта ПАВ в микроэлектронике. ИМС на эффекте ПАВ: принцип действия и основные области схемотехнического использования. Синтез ИМС на основе использования эффекта ПАВ. Полупроводниковые приборы на эффекте междолинного перехода электронов: принцип действия генераторов Ганна, параметры и свойства. Генераторы с ограничением накопления объёмного заряда. Программируемые логические матрицы, программируемая матричная логика.	СР	28	ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2, Л2.3

Применение базового матричного кристалла. Приборы с зарядовой связью: функциональная схема, принцип действия. Приборы с зарядовой связью. Основные параметры и характеристики. Основные особенности схемотехнического использования ПЗС.			
Экзамен	36	ОПК-2	Л1.1-
			Л3.9,
			91,92

4.2 Заочная форма обучения, 5 лет

	чная форма обучения, 5 лет	ı	1			
Код	Тема и краткое содержание занятия	Вид	Кол.	Компе-	УМИО	
зан.	тема и краткое оодержание запятия	зан.	часов	тенции		
1	2	3	4	5	6	
	Курс 3, семестр 5,6					
Модуль 1: Полупроводниковые приборы – 36 (4+32) часов						
1.1	Введение. Основные понятия и определения	Лек.	4	ОПК-2	Л1.1,	
	электроники. Введение. Предмет, задачи и				Л1.2,	
	место дисциплины в подготовке бакалавров в				Л2.1,	
	МТУСИ. Методические рекомендации по				Л2.2	
	самостоятельному изучению материала и					
	выполнению контрольной работы.					
	Диоды. Классификация, система обозначений.					
	Статические вольт-амперные					
ļ	характеристики.					
	Транзисторы. <i>Полевые транзисторы с</i>					
	управляющим переходом. Принцип действия,					
ļ	режимы работы, вольт-амперные					
ļ	характеристики. Классификация, система					
	обозначений, схемы включения.					
1.2	Резисторы и конденсаторы: классификация,	CP	48	ОПК-2	Л1.1,	
	система обозначений, параметры, схемы				Л1.2,	
ļ	замещения, предельные эксплуатационные				Л2.1,	
ļ	данные, условные графические обозначения на				Л2.2, Л2.3	
	электрических схемах, ряды номинальных					
	значений и допускаемых отклонений. Основные					
ļ	параметры полевых транзисторов. Основные					
ļ	параметры МДП-транзисторов. Рабочие					
ļ	параметры и режимы эксплуатации					
ļ	транзисторных схем. Виртуальная					
	электронная лаборатория: интерфейс					
	пользователя, подготовка схем к					
	моделированию. Методы моделирования и					
	анализа электронных схем, способы обработки и					
	оформления результатов моделирования.					
	Модуль 2: Интегральные микросхемы (ИМ	1			I	
2.1.	Транзисторы. Классификация, система	Лек.	2	ОПК-2	Л1.1,	
	обозначений, схемы включения. Биполярные				Л1.2,	
	транзисторы. Принцип действия, режимы				Л2.1,	
	работы, основные параметры. Схемы (с				Л2.2, Л2.3	
	общей базой, с общим эмиттером, с общим					
	коллектором).					
	Основные понятия и определения микроэлектрони-					

ные транзисторы. Вольт-амперные харак- ки, основные параметры схемы с общей пльт-амперные характеристики, схемы за- основные параметры схемы с общим ом. Вольт-амперные характеристики, имещения, основные параметры и режимы ации транзисторных схем. Особенности инки функциональных узлов и каскадов иных усилителей. Основные виды операци- силителей. Фотоэлектрические и опто- ные приборы. Понятие о поверхностно- ских волнах, основные пути и области ия эффекта ПАВ в микроэлектронике. эффекте ПАВ: принцип действия и основ- асти схемотехнического использования. ИМС на основе использования эффекта олупроводниковые приборы на эффекте иного перехода электронов: принцип дей- нераторов Ганна, параметры и свойства. пры с ограничением накопления объёмного программируемые логические матрицы, ируемая матричная логика. Применение матричного кристалла. Приборы с зарядо- ью: функциональная схема, принцип дей- риборы с зарядовой связью. Основные па- и характеристики. Основные особенности снического использования ПЗС.		73	ОПК-2	Л1.1-Л3.9,
ки, основные параметры схемы с общей пльт-амперные характеристики, схемы заосновные параметры схемы с общим ом. Вольт-амперные характеристики, имещения, основные параметры схемы с плектором. Рабочие параметры и режимы ации транзисторных схем. Особенности ники функциональных узлов и каскадов нных усилителей. Основные виды операцисилителей. Фотоэлектрические и оптосные приборы. Понятие о поверхностноских волнах, основные пути и области ия эффекта ПАВ в микроэлектронике. Эффекта ПАВ: принцип действия и основасти схемотехнического использования. ИМС на основе использования эффекта олупроводниковые приборы на эффекте нного перехода электронов: принцип дейнераторов Ганна, параметры и свойства. Программируемые логические матрицы, пируемая матричная логика. Применение матричного кристалла. Приборы с зарядобы: функциональная схема, принцип дейриборы с зарядовой связью. Основные пари характеристики. Основные особенности		73	OHK-2	Л1.2, Л2.1, Л2.2,
ки, основные параметры схемы с общей пьт-амперные характеристики, схемы заосновные параметры схемы с общим ом. Вольт-амперные характеристики, имещения, основные параметры схемы с оллектором. Рабочие параметры и режимы ации транзисторных схем. Особенности ники функциональных узлов и каскадов нных усилителей. Основные виды операцисилителей. Фотоэлектрические и оптоные приборы. Понятие о поверхностноских волнах, основные пути и области ия эффекта ПАВ в микроэлектронике. Эффекте ПАВ: принцип действия и основасти схемотехнического использования. ИМС на основе использования эффекта олупроводниковые приборы на эффекте нного перехода электронов: принцип дейнераторов Ганна, параметры и свойства. Программируемые логические матрицы, пируемая матричная логика. Применение матричного кристалла. Приборы с зарядо-		73	OHK-2	Л1.2, Л2.1, Л2.2,
ки, основные параметры схемы с общей пьт-амперные характеристики, схемы за- основные параметры схемы с общим ом. Вольт-амперные характеристики, имещения, основные параметры схемы с оллектором. Рабочие параметры и режимы ации транзисторных схем. Особенности ники функциональных узлов и каскадов нных усилителей. Основные виды операцисилителей. Фотоэлектрические и опто- ные приборы. Понятие о поверхностно- ских волнах, основные пути и области ия эффекта ПАВ в микроэлектронике. Эффекте ПАВ: принцип действия и основ- асти схемотехнического использования. ИМС на основе использования эффекта олупроводниковые приборы на эффекте олупроводниковые приборы на эффекте нного перехода электронов: принцип дей- нераторов Ганна, параметры и свойства. Оры с ограничением накопления объёмного Программируемые логические матрицы,		73	OHK-2	Л1.2, Л2.1, Л2.2,
ки, основные параметры схемы с общей пьт-амперные характеристики, схемы за- основные параметры схемы с общим ом. Вольт-амперные характеристики, имещения, основные параметры схемы с оллектором. Рабочие параметры и режимы ации транзисторных схем. Особенности ники функциональных узлов и каскадов нных усилителей. Основные виды операцисилителей. Фотоэлектрические и оптоских волнах, основные пути и области ия эффекта ПАВ в микроэлектронике. Эффекте ПАВ: принцип действия и основасти схемотехнического использования. ИМС на основе использования эффекта олупроводниковые приборы на эффекте нного перехода электронов: принцип дейнераторов Ганна, параметры и свойства.		73	OHK-2	Л1.2, Л2.1, Л2.2,
ки, основные параметры схемы с общей пьт-амперные характеристики, схемы за- основные параметры схемы с общим ом. Вольт-амперные характеристики, имещения, основные параметры схемы с оллектором. Рабочие параметры и режимы ации транзисторных схем. Особенности сники функциональных узлов и каскадов нных усилителей. Основные виды операцисилителей. Фотоэлектрические и оптоные приборы. Понятие о поверхности ских волнах, основные пути и области ия эффекта ПАВ в микроэлектронике. Эффекте ПАВ: принцип действия и основасти схемотехнического использования. ИМС на основе использования эффекта олупроводниковые приборы на эффекте		73	OHK-2	Л1.2, Л2.1, Л2.2,
ки, основные параметры схемы с общей ольт-амперные характеристики, схемы за- основные параметры схемы с общим ом. Вольт-амперные характеристики, имещения, основные параметры схемы с оллектором. Рабочие параметры и режимы ации транзисторных схем. Особенности иники функциональных узлов и каскадов иных усилителей. Основные виды операцисилителей. Фотоэлектрические и оптоные приборы. Понятие о поверхности оских волнах, основные пути и области ия эффекта ПАВ в микроэлектронике. Эффекте ПАВ: принцип действия и основнасти схемотехнического использования.		73	OHK-2	Л1.2, Л2.1, Л2.2,
ки, основные параметры схемы с общей ольт-амперные характеристики, схемы за- основные параметры схемы с общим ом. Вольт-амперные характеристики, имещения, основные параметры схемы с оллектором. Рабочие параметры и режимы ации транзисторных схем. Особенности сники функциональных узлов и каскадов иных усилителей. Основные виды операцисилителей. Фотоэлектрические и оптоные приборы. Понятие о поверхностноских волнах, основные пути и области ия эффекта ПАВ в микроэлектронике.		73	OHK-2	Л1.2, Л2.1, Л2.2,
ки, основные параметры схемы с общей ольт-амперные характеристики, схемы за- основные параметры схемы с общим ом. Вольт-амперные характеристики, имещения, основные параметры схемы с оллектором. Рабочие параметры и режимы ации транзисторных схем. Особенности сники функциональных узлов и каскадов иных усилителей. Основные виды операцисилителей. Фотоэлектрические и оптоные приборы. Понятие о поверхностноских волнах, основные пути и области		73	OHK-2	Л1.2, Л2.1, Л2.2,
ки, основные параметры схемы с общей ольт-амперные характеристики, схемы за- основные параметры схемы с общим ом. Вольт-амперные характеристики, имещения, основные параметры схемы с оллектором. Рабочие параметры и режимы ации транзисторных схем. Особенности сники функциональных узлов и каскадов иных усилителей. Основные виды операцисилителей. Фотоэлектрические и опто-		73	OHK-2	Л1.2, Л2.1, Л2.2,
ки, основные параметры схемы с общей ольт-амперные характеристики, схемы за- основные параметры схемы с общим ом. Вольт-амперные характеристики, имещения, основные параметры схемы с оллектором. Рабочие параметры и режимы ации транзисторных схем. Особенности сники функциональных узлов и каскадов		73	OHK-2	Л1.2, Л2.1, Л2.2,
ки, основные параметры схемы с общей ольт-амперные характеристики, схемы за- основные параметры схемы с общим ом. Вольт-амперные характеристики, имещения, основные параметры схемы с оллектором. Рабочие параметры и режимы ации транзисторных схем. Особенности		73	OHK-2	Л1.2, Л2.1, Л2.2,
ки, основные параметры схемы с общей ольт-амперные характеристики, схемы за- основные параметры схемы с общим ом. Вольт-амперные характеристики, имещения, основные параметры схемы с		73	OHK-2	Л1.2, Л2.1, Л2.2,
ки, основные параметры схемы с общей ольт-амперные характеристики, схемы за- основные параметры схемы с общим ом. Вольт-амперные характеристики, имещения, основные параметры схемы с		73	OHK-2	Л1.2, Л2.1, Л2.2,
ки, основные параметры схемы с общей эльт-амперные характеристики, схемы за- основные параметры схемы с общим	СР	73	OHR-2	Л1.2, Л2.1, Л2.2,
ки, основные параметры схемы с общей пьт-амперные характеристики, схемы за-	СР	73	OHK-2	Л1.2, Л2.1, Л2.2,
ки, основные параметры схемы с общей	СР	73	OHK-2	Л1.2,
	CP	73	OHK-2	
				Л1.1,
ов и др.)			0777	H. 1
ьных радиоэлементов (резисторов, кон-		_		Л3.9
	ПЗ	2	ОПК-2	Л1.2,
-				
1 1 1				
1 1				Л1.2, Л3.4
ание интегральных микросхем на основе	Л.р.	2	ОПК-2	Л1.1,
				313.9
• •	ПЗ	2	ОПК-2	Л1.2, Л3.9
<u> </u>	JI.p.	2	OHK-2	Л1.1, Л1.2, Л3.7
-		_		
-				
-				
	рах. Определение базовых параметров транрасчет режима постоянного тока. В на основе орно-транзисторной логики. Исследование перных характеристик и измерение основметров. Исследование влияния ООС на пасхем. ИМС. Определение параметров основных	активных и пассивных микросхемах, дова микроэлектронных изделий. Классифи- МС, система обозначений, требования к построению условных графических обона электрических схемах. ание аналоговых каскадов на полевых тран- Анализ основных режимов работы и схем вя. Аналитический и графоаналитический и плительных каскадов на полупроводниковых рах. Определение базовых параметров тран- рах. Определение базовых параметров тран- вание интегральных микросхем на основе перных характеристики. Исследование перных характеристик и измерение основных метров. Исследование влияния ООС на пасхем. ММС. Определение параметров основных ПЗ	активных и пассивных микросхемах, дова микроэлектронных изделий. Классифи- МС, система обозначений, требования к построению условных графических обона электрических схемах. Вание аналоговых каскадов на полевых транамя. Анализ основных режимов работы и схем вя. Аналитический и графоаналитический и илительных каскадов на полупроводниковых прах. Определение базовых параметров транарачение основеть перных характеристик и измерение основных характеристик и измерение основных и измерение основных микросхем. ВМС. Определение параметров основных ПЗ 2	активных и пассивных микросхемах, дова микроэлектронных изделий. Классифи- МС, система обозначений, требования к построению условных графических обона электрических схемах. ание аналоговых каскадов на полевых тран- Анализ основных режимов работы и схем вя. Аналитический и графоаналитический и илительных каскадов на полупроводниковых прасчет режима постоянного тока. Вание интегральных микросхем на основе ограно-транзисторной логики. Исследование огновных характеристик и измерение основных характеристик и измерение основных измерение основных прасчет режима постояния оосновных прасчет работы и измерение основных прасчет работы прасчет работы прасчет работы прасчет работы и измерение основных прасчет работы прасче

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины							
	5.1 Рекомендуемая литература						
	5.1.1. Основная литература						
Код	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Кол.			
Л1.1	Соколов С.В.,	Электроника: Учебное пособие	М.: Горячая	Э1			
	Титов Е.В.		линия-Телеком,				
			2013				
Л1.2	Опадчий Ю.Ф.,	Аналоговая и цифровая электроника:	М.: Горячая	Э2			
	Глудкин О.П.,	Учебник для вузов	линия-Телеком,				
	Гуров А.И.		2016				
		5.1.2 Дополнительная литература		1			
Код	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Кол.			
Л2.1	Смирнов Ю.А.,	Электроника: Учебное пособие	Ростов н/Д: 2009	Э1			
	Соколов С.В.,						
	Титов Е.В.						
Л2.2	Смирнов Ю.А.,	Основы микроэлектроники и	СПб.: Лань,	Э2			
	Соколов С.В.,	микропроцессорной техники. Учебное	2013.				
пос	Титов Е.В.	пособие	. В /П	40			
Л2.3	Лачин В.И.,	Электроника: Учебное пособие	Ростов н/Д: Феникс, 2002	40			
	Савелов Н.С.	 дическое обеспечение для самостоятельной		00			
	Авторы,	дическое обеспечение для самостоятельной	Издательство,				
Код	составители	Заглавие	год	Кол.			
Л3.1	В.И.Николотов	Методические указания и КЗ по	М.: МТУСИ, 2013	Э1			
		дисциплине Электроника	Γ.				
Л3.2	В.Л. Львов	Методическое пособие по лабораторной	Ростов-на-Дону,	30			
		работе Исследование ключевых схем на	СКФ МТУСИ,				
		полевых транзисторах	2015 г.				
Л3.3	В.Л. Львов	Методическое пособие по лабораторной	Ростов-на-Дону,	30			
		работе Исследование интегральных	СКФ МТУСИ,				
П2 4	рдд	микросхем на КМДП-транзисторах	2015 г.	20			
Л3.4	В.Л. Львов	Методическое пособие по лабораторной	Ростов-на-Дону,	30			
		работе Исследование интегральных микросхем на основе транзисторно-	СКФ МТУСИ, 2015 г.				
		микросхем на основе транзисторно- транзисторной логики	20131.				
Л3.5	В.Л. Львов	Методическое пособие по лабораторной	Ростов-на-Дону,	30			
	2.71. 710000	работе Исследование двухкаскадного	СКФ МТУСИ,				
		интегрального усилителя	2015 г.				
Л3.6	В.Л. Львов	Методическое пособие по лабораторной	Ростов-на-Дону,	30			
		работе Исследование параметров	СКФ МТУСИ,				
		операционных усилителей	2015 г.				
Л3.7	В.Л. Львов	Методическое пособие по лабораторной	Ростов-на-Дону,	30			
		работе Исследование аналоговых каскадов	СКФ МТУСИ,				
		на полевых транзисторах	2015 г.				
Л3.8	В.Л. Львов	Методическое пособие по лабораторной	Ростов-на-Дону,	30			
		работе Исследование интегральных	СКФ МТУСИ,				
пао	р п п	оптронов	2015 г.	20			
Л3.9	В.Л. Львов	Методическое пособие по практическим	Ростов-на-Дону,	30			
		занятиям по дисциплине «Электроника»	СКФ МТУСИ, 2016 г.				
			20101.				
<u></u>	1		I	<u> </u>			

	5.2 Электронные образовательные ресурсы				
Э1	http://www.skf-mtusi.ru/?page_id=659				
Э2	https://znanium.com				
	5.3 Программное обеспечение				
П.1	MS Word				
П.2	Open Scape Office Assistant (ПО для конфигурирования Open Scape Office)				
П.3	MS Visio				

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

6.1 МТО лекционных занятий			
1	Лекционная аудитория, оснащенная проектором, ПК (ноутбуком), экраном		
6.2 МТО лабораторных работ и практических занятий			
1	Лабораторные стенды для физического моделирования лаб. №№2,4		
2	Компьютерные аудитории с возможностью выхода в локальную сеть Филиала и Интернет		
6.3 МТО рубежных контролей и зачетов			
1	Компьютерные аудитории с возможностью выхода в локальную сеть Филиала и Интернет		

7. Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной работе

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, в том числе с использованием автоматизированных обучающих курсов (систем), а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам.

Постановку задачи обучаемым на проведение самостоятельной работы преподаватель осуществляет на одном из занятии, предшествующему данному.

Методику самостоятельной работы все обучаемые выбирают индивидуально.

Студентам очной формы обучения при освоении вопросов для самостоятельного изучения, представленных в подразделе 4.1, рекомендуется соблюдать последовательность их изучения, представленную ниже в таблице.

Студенты заочной формы обучения могут осваивать вопросы для самостоятельного изучения, представленные в подразделе 4.2, в произвольной последовательности в удобное для них время. Однако, к началу сессии они должны ориентироваться в материале, представленном в строках 1.2, 2.6 таблицы подраздела 4.2.

Учебный материал, выносимый на самостоятельное изучение студентам очной формы обучения

№ n/n	$(\cap A \rho n u c a u u \rho c a u a c u a u a u a u a u a u a u a u$	Часы на изучение	
		56 часов	
	Модуль 1: Полупроводниковые приборы.	28	
1	1. Резисторы и конденсаторы: классификация, система обозначений, параметры, схемы замещения, предельные эксплуатационные данные, условные графические обозначения на электрических схемах, ряды номинальных значений и допускаемых отклонений.	2	
	2. Основные параметры полевых транзисторов. Основные параметры МДП-транзисторов.	4	
	3. Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим коллектором. Рабочие параметры и режимы эксплуатации тран-	12	
	зисторных схем. 4. Виртуальная электронная лаборатория: интерфейс пользователя, подготовка схем к моделированию.	6	
	5. Методы моделирования и анализа электронных схем, способы обработки и оформления результатов моделирования.	4	
	Модуль 2: Интегральные микросхемы.	28	
2	1. Фотоэлектрические и оптоэлектронные приборы.	4	
_	2. Понятие о поверхностно-акустических волнах, основные пути и области применения эффекта ПАВ в микроэлектронике. ИМС на эффекте ПАВ: принцип действия и основные области схемотехнического использования. Синтез ИМС на основе использования эффекта ПАВ.	4	
	3. Полупроводниковые приборы на эффекте междолинного перехода электронов: принцип действия генераторов Ганна, параметры и свойства. Генераторы с ограничением накопления объёмного заряда.	4	
	4. Программируемые логические матрицы, программируемая матричная логика.	6	
	5. Применение базового матричного кристалла.	4	
	6. Приборы с зарядовой связью: функциональная схема, принцип действия. Основные параметры и характеристики. Основные особенности схемотехнического использования ПЗС.	6	

Дополнения и изменения в Рабочей программе